This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-94045 (P2001-94045A)

(43)公開日 平成13年4月6日(2001.4.6)

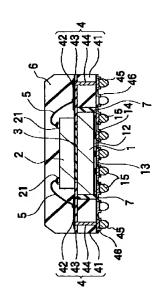
(51) Int.Cl.7		識別配号	FΙ		テーマコード(参考)		
H01L	25/065		H01L 2	21/60	3 1 1	S 5F044	
	25/07		2	5/08		В	
	25/18		2	3/12	F		
	21/60	3 1 1					
	23/12						
			審查請求	未耐水	請求項の数 6	OL (全 6 頁)	
(21)出願番号		特額平11-269388	(71)出顧人	(71)出願人 000002369 セイコーエプソン株式会社			
(22)出顧日		平成11年9月22日(1999.9.22)	東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 (72)発明者 込山 忠				
					東筋市大和3丁 ソン株式会社内	目3番5号 セイコ	
			(74)代理人	1000933	388		
				弁理士	鈴木 喜三郎	(外2名)	
			Fターム(参	Fターム(参考) 5F044 AA05 JJ03 KK01 LL09 LL11			
				RRO1 RR18			

(54) 【発明の名称】 半導体装置

(57)【要約】

【課題】スタックトタイプのCSPにおいて、積層する 各ICチップについて高信頼性を保ちつつパッケージの 薄型化が達成される半導体装置を提供する。

【解決手段】I Cチップ1はフリップチップ形態であ る。主表面側を実装面として外部に露出させ、パッド1 2に外部端子13を配備している。封止部材6内のIC チップ2は、1Cチップ1の裏面上に絶縁性の接着部材 3を介して積層されている。ICチップ1の周辺にはI Cチップ2に関する配線基板4が設けられている。配線 基板4は、ベース基材41とその上部に導電パターン4 2を伴なう絶縁フィルム43を含む。導電パターン42 の所定箇所は、1 Cチップ2のパッド21各々と例えば ボンディングワイヤ5により接続されている。ICチッ プ2の外部端子45は配線基板4の複数のピア44につ ながる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 電極パッドが設けられる主表而側を実装 面として外部に露出させ外部端子を配した第1のICチップと、

前記第1の1Cチップの主表面に対する裏面に絶縁部材 を介して積層される第2のICチップと、

前記第1のICチップの周辺に設けられた前記第2のI Cチップに関する配線基板と、

前記配線基板の実装面側に設けられた前記第2の1 Cチップの外部端子と、

前記第2のICチップ及びその前記配線基板との電気的 接続構成を封止する封止部材と、を具備したことを特徴 とする半導体装置。

【請求項2】 前記絶縁部材は、接着剤を含むことを特徴とする請求項1に記載の半導体装置。

【請求項3】 前記絶縁部材は、前記配線基板の所定領 域に前記第2のICチップと前記配線基板との電気的接 続を担う導電パターンを有するフィルム状の薄膜を含む ことを特徴とする請求項1または2に記載の半導体装 署

【請求項4】 前記絶縁部材は、前記配線基板の所定領域に前記第2のICチップと前記配線基板との電気的接続を担う導電パターンを有するフィルム状の薄膜を含み、少なくとも前記第1のICチップの裏面周辺領域に延在していることを特徴とする請求項1または2に記載の半導体装置。

【請求項5】 電極パッドが設けられる主表面側を実装面として外部に露出させ外部端子を配した第1のICチップと、

前記第1のICチップの主表面に対する裏面に絶縁部材 を介して積層される第2のICチップと、

前記第1の1Cチップの周辺に設けられ前記第2のIC チップとの電気的接続構成を有する配線基板と、

前記配線基板の実装面側に設けられた前記第2のICチップの外部端子と、を具備したことを特徴とする半導体装置。

【請求項6】 少なくとも前記第2のICチップとの電気的接続構成は絶縁性の保護部材に覆われることを特徴とする請求項5記載の半導体装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、特にスタックトタイプのCSP (Chip Size Package) に適用され、積層ICの薄形パッケージ化を要する半導体装置に関する。 【0002】

【従来の技術】半導体集積回路の高集積化、コンパクト 化に伴ない、半導体パッケージも小型化が要求される。 その中でCSP(Chip Size Package)は、実装面積が 小さくて上記要求を満足させる有用な構造である。

【0003】スタックトタイプのCSPも高集積ICと 50

して注目される構成の一つである。図7は、従来におけるスタックトタイプのCSPの構成を示す断面図である。チップサイズに近いベース基材100の主表面上には、それぞれ絶縁性の接着部材99を介して2個のICチップ101,102が積層された形で搭載されている。ベース基材100の主表面は導電パターン103及びピア104が複数設けられている。ベース基材100の裏面には各ピア104と接続されるはんだボール等の外部端子105が設けらている。

10 【0004】ベース基材100の主表面側において、積層ICチップ101,102の電極パッド111,11 2と、ベース基材100とはボンディングワイヤ(金線)104により適当な電気的接続がなされている。すなわち、ICチップ102は、ICチップ101の周辺に設けられる電極パッド111に重ならない大きさを有し、第1のICチップ上に接着部材99を介して固着されている。これら積層ICチップ101,102及び電気的接続構成は封止樹脂106により封止され、パッケージ化されている。

20 [0005]

【発明が解決しようとする課題】従来、上記したようにスタックトタイプのCSPでは、実装面を形成するベース基材100、第1のICチップ101、第2のICチップ102及びこれらを固着する接着部材99の積層構造である。半導体パッケージの厚みはこの積層構造に依存して与えられる。

【0006】しかしながら、上記半導体バッケージの厚みが、携帯機器等、実装する上で重要になっており、小型化、薄型化が望まれている。この場合、ベース基材100の縮小化及び薄膜化、各ICチップ101,102を信頼性の範囲内で削る等、全体のバッケージを薄形化する対策がとられている。

【0007】ところが、ベース基材100は両ICチップ101,102に関する導電パターンの複雑さゆえ縮小化、薄型化は高い技術を必要とする。また、ICチップを削って薄くすることから、ICチップが破損しやすくなる。これにより、パッケージ前の製造工程の取り扱いから難しくなり、設備も変更を要する。

【0008】しかしながら、このような方策をとって 40 も、パッケージの薄型化はそれほど顕著な効果も出せず に限界にきてしまう。すなわち、製造工程上の信頼性低 下、コスト高等リスクが大きい割にはスタックトCSP に関し、パッケージの小型化、薄型化が進んでいないの が現状である。

【0009】本発明は上記事情を考慮してなされたもので、その課題は、スタックトタイプのCSPにおけるパッケージ形態の変更により、積層する各ICチップについて高信頼性を保ちつつパッケージの小型化、薄型化が達成される半導体装置を提供することにある。

50 [0010]

【課題を解決するための手段】本発明の半導体装置は、 電極パッドが設けられる主表面側を実装面として外部に 露出させ外部端子を配した第1のICチップと、前記第 1のICチップの主表面に対する裏面に絶縁部材を介し て種層される第2の1Cチップと、前記第1の1Cチッ プの周辺に設けられた前記第2のICチップに関する配 線基板と、前記配線基板の実装面側に設けられた前記第 2のICチップの外部端子と、前記第2のICチップ及 びその前記配線基板との電気的接続構成を封止する封止 部材とを具備したことを特徴とする。

【0011】本発明によれば、上記第1のJCチップは 封止されずに上記第2のICチップの封止のみとなる。 配線基板は第2のICチップに関する配線だけを考慮す ればよい。上記封止部材は薄い形成となり、かつ上記配 線基板は第1の1Cチップと同様の厚みが得られ強度的 にも問題ない。また、最低限、第2のICチップとの電 気的接続構成を保護部材で覆うことにより、第2のIC チップ全体の封止も必ずしも重要でない構成とすること が可能である。

[0012]

【発明の実施の形態】図1は、本発明の第1実施形態に 係るスタックトタイプのCSPを示す断面図である。I Cチップ1は、フリップチップ形態(フェイスダウン形 態)であり、電極パッドが設けられる主表面側を実装面 として外部に露出させてある。すなわち、配線領域12 を介して絶縁膜(ソルダーレジスト)13上にパッド1 4が設けられ、各パッド14に外部端子15が設けられ ている。また、ICチップ2は、ICチップ1の裏面上 に絶縁性の接着部材3を介して積層されている。

【0013】上記1Cチップ1の周辺には、ICチップ 30 2に関する配線基板4が設けられている。配線基板4 は、ベース基材41とその上部に導電パターン42を伴 なう絶縁フィルム43を含む。具体的には絶縁フィルム 43が少なくとも I C チップ 1の裏面周辺領域にまで延 在して固着されている。 導電パターン42の所定箇所 は、ICチップ2主表面上のパッド21各々と例えばボ ンディングワイヤ5により接続されている。

【0014】また、配線基板4は複数のピア44を伴な う。配線基板4の実装面側にはICチップ2の外部端子 45が設けられている。すなわち、配線基板4の導電パ 40 ターン42はピア44を介して外部端子45とつながっ ている。外部端子45に接続されるパッド以外は絶縁膜 (ソルダーレジスト) 46で覆われている。

【0015】封止部材6は、上記1Cチップ2及びボン ディングワイヤ5を含む I Cチップ2と配線基板4との 電気的接続面側を気密封止している。また、ICチップ 1と配線基板4との間は絶縁部材7で充填されている。 【0016】上記構成によれば、積層チップのうち、I Cチップ1は封止されずに封止部材6下部の中央に設け

段に薄い形成となり、気密封止に高信頼性をもたらす。 封止部材材料も節約でき、経済的である。

【0017】さらに、配線基板4の厚さは、ICチップ 1の厚さに依存し、十分な強度を持つようになる。か つ、総体的な装置の厚みに影響しない。また、配線基板 4は、1 C チップ 2 に関する配線だけを考慮すればよ い。これにより、配線基板4における配線の自由度が増 すと共に電気的特性の向上に寄与する。また、ボンディ ングワイヤラも従来の積層1Cとは異なり、低く、短く 張ることができるので、信頼性に富み、電気的特性の向 10 上が図れる。

【0018】なお、図1の実施形態では、「Cチップ1 と配線基板4との間は絶縁部材7で充填されていたが、 ICチップ1と配線基板4とが隙間なく構成され、絶縁 部材7がなくてもよい。このとき、絶縁部材7は極薄な 接着剤として存在するようにしてもよい。

【0019】また、ICチップ2は、従来構成のように ICチップ1より小さくなければならないということも ない。ICチップ1のパッドは実装面側にあるからであ る。また、絶縁フィルム43は1Cチップ1の裏面周辺 領域にのみ延在し、ICチップ1の裏面中央付近は絶縁 性ののみ設けられて固着されていたが、これに限らな い。絶縁フィルム43はICチップ1の裏面中央付近に まで延在してもよい。

【0020】例えば、図2(a), (b) に示すような 絶縁フィルム43を構成してもよい。破線は各ICチッ プ1,2を示している。すなわち、絶縁フィルム43に おいて、ICチップ2が固着される領域に開孔部431 (図2(a)参照)、または432(図2(b)参照) などを設ける。これにより、図1に示す接着部材3は開 孔部431または432を介してICチップ1と2を接 着する。この結果、ICチップ1と2と絶縁フィルム4 3は、強固な固着状態を実現する。

【0021】図3は、本発明の第2実施形態に係るスタ ックトタイプのCSPを示す断面図である。 第1実施形 態と同様の箇所には同一の符号を付す。 図1の第1実施 形態と比べて異なる構成は、1 C チップ 2 もフリップチ ップ形態(フェイスダウン形態)としたことである。

【0022】フリップチップ形態のICチップ1の裏面 上は図示しない接着部材を介し、配線基板4に関する、 導電パターン47の付いた絶縁フィルム48が形成され ている。 導電パターン47の所定箇所は、ICチップ2 主表面の配線領域22を経て設けられた突起電極23各 々と接続されている。このICチップ2と絶縁フィルム 48の対向領域は絶縁性の保護部材8が設けられてい る。

【0023】また、配線基板4は前記第1実施形態と同 様に複数のピア44を伴なう。配線基板4の実装面側に はICチップ2の外部端子45が設けられている。 すな られる。これにより、上記封止部材6は従来構成より格 50 わち、夢電パターン47はビア44を介して外部端子4

5とつながっている。外部端子45に接続されるバッド 以外は絶縁膜(ソルダーレジスト)46で覆われてい る。

【0024】封止部材6は、上記第1実施形態と同様に 1Cチップ2及び配線基板4との電気的接続面側を気密 封止している。また、ICチップ1と配線基板4との間 は絶縁部材7で充填されている。例えば、図示しない が、ICチップ1と配線基板4との隙間がほとんどな く、絶縁部材7は極薄な接着剤として存在するようにし てもよい。

【0025】上記構成によっても、第1実施形態と同様に、積層チップのうち、ICチップ1は封止されずに封止部材6下部の中央に設けられる。配線基板4の厚さは、JCチップ1の厚さに依存し、十分な強度を持つようになる。かつ、総体的な装置の厚みに影響しない。配線基板4は、ICチップ2に関する配線だけを考慮すればよく、配線の自由度が増すと共に電気的特性の向上に寄与する。

【0026】また、1Cチップ2は、従来構成のように1Cチップ1より小さくなければならないということもない。しかも、樹脂封止される1Cチップ2は、フェイスダウン形態であり、図1の構成におけるボンディングワイヤ5のループ高さの余裕を省いた封止が可能である。これにより、上記封止部材6は第1実施形態に比べてさらに薄い形成が期待できる。

【0027】また、1Cチップ2をフェイスダウン形態 としたことにより、例えば封止部材6を滴下方式の気密 封止構成に変更したり、または、配線基板4上は単に保 護膜を被覆する構成としてもよい。これにより、軽量化 にも寄与する。

【0028】図4は、本発明の第3実施形態に係るスタックトタイプのCSPを示す断面図である。第2実施形態と同様の箇所には同一の符号を付す。図2の第2実施形態と比べて異なる構成は、フリップチップ形態(フェイスダウン形態)のICチップ2が異方性導電膜(ACF (Anisotropic Conductive Film))9によって導電パターン47と接続されていることである。

【0029】フリップチップ形態のICチップ1の裏面上は図示しない接着部材を介し、配線基板4に関する、 導電パターン47の付いた絶縁フィルム48が形成され 40 ている。導電パターン47の所定箇所には、突起電極4 9が設けられており、ICチップ2主表面のパッドに形成された突起電極24各々とACF9により接続されている。

【0030】ACF9は、フィルム状のエポキシ樹脂中 に導電性粒子91が分散されており、導電性粒子91を 挟み込む所定の導通部分だけその間隙が導電性粒子91 の粒形以下になることで導通状態が得られ、他は絶縁状 態となる特性を有する。すなわち、ACF9は、ICチ ップ2と絶縁フィルム48の対向領域に設けられる。絶 50

縁フィルム48上の導電パターン47に形成された突起電極49と1Cチップ2の突起電極24とがそれぞれ位置合わせされ、図示しない圧着ツールによる加圧/加熱工程を経る。これにより、1Cチップ2と導電パターン47の各電極(24と49)どうしの接着部分はACF9中の導電性粒子91により良好な導電性を得る。

【0031】また、配線基板4は前記第1及び第2実施 形態と同様に複数のビア44を伴なう。配線基板4の実 装面側には1Cチップ2の外部端子45が設けられてい 10 る。すなわち、導電パターン47はビア44を介して外 部端子45とつながっている。外部端子45に接続され るパッド以外は絶縁膜(ソルダーレジスト)46で覆わ れている。

【0032】封止部材6は、上記第1及び第2実施形態 と同様に1Cチップ2及び配線基板4との電気的接続面 側を気密封止している。また、ICチップ1と配線基板 4との間は絶縁部材7で充填されている。例えば、図示 しないが、ICチップ1と配線基板4との隙間がほとん どなく、絶縁部材7は極薄な接着剤として存在するよう) にしてもよい。

【0033】上記構成によっても、第1及び第2実施形態と同様に、積層チップのうち、ICチップ1は封止されずに封止部材6下部の中央に設けられる。配線基板4の厚さは、ICチップ1の厚さに依存し、十分な強度を持つようになる。かつ、総体的な装置の厚みに影響しない。配線基板4は、ICチップ2に関する配線だけを考慮すればよく、配線の自由度が増すと共に電気的特性の向上に寄与する。

【0034】また、I Cチップ2は、従来構成のように I Cチップ1より小さくなければならないということも ない。しかも、樹脂封止される I Cチップ2は、フェイ スダウン形態であり、第2実施形態の構成と同様に、第 1実施形態に比べてさらに薄い形成が期待できる。

【0035】また、ICチップ2をACFによる接続によってフェイスダウン形態としたことにより、例えば封止部材6を滴下方式の気密封止構成に変更したり、または、配線基板4上は単に保護膜を被覆する構成としてもよい。

【0036】図5は、第3の実施形態の変形例に係るスタックトタイプのCSPを示す断面図である。第3実施形態と同様の箇所には同一の符号を付す。第3実施形態と同様に1Cチップ2が異方性導電膜(ACF (Anisot ropic Conductive Film)) 9によって夢電パターン47と接続されている。配線基板4上において、1Cチップ2との電気的接続構成を絶縁性の保護部材61で覆っている。これにより、図3に示した封止部材6を不要としている。このような構成は、前記第2の実施形態で述べたように、前記図2の構成にも適用可能である。これにより、1Cチップ2全体の封止は必ずしも重要でないものとなり、より軽量化に寄与する構成が実現できる。

【0037】図6は、第1ないし第3実施形態(変形例を含む)に係る半導体パッケージの実装而側の要部を示す平面図である。このように木発明の各実施形態によれば、従来構成とは異なり、積層1Cチップの下層側の1Cチップ1は封止されずに封止部材6下部の中央に設けられて外部端子15を配し、その周辺が1Cチップ2に関する配線基板4に配列される外部端子45である。

【0038】このような構成をとることにより、従来技術でのベース基材の薄膜化、各1Cチップを削る等のリスクを大幅に軽減し、半導体パッケージとしての厚さを薄くすることができる。加えて内部の配線の引き回し、外部端子への導出が簡素化される。仮に、積層1Cチップのパッド間の結合を要する場合は、実装基板上で配線すればよいのである。この結果、高信頼性を有しつつ、薄型でよりコンパクトな半導体パッケージが実現できる。

[0039]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、スタックトタイプのCSPにおける積層ICチップにおいて、下方のICチップは封止せず、上方のICチップの 20 封止のみとなる。また、最低限、上方のICチップと配線基板との電気的接続構成を保護部材で覆うことにより、上方のICチップも、全体の封止は必ずしも必要のない構成とすることが可能である。これにより、軽量化に寄与する。

【0040】下方のICチップ周辺に配した配線基板は上方のICチップに関する配線だけを考慮すればよく、 封止部材は薄い形成となり、かつ上記配線基板は下方の ICチップと同等の厚みが得られ強度的にも問題ない。 この結果、積層する各ICチップについて高信頼性を保 30 ちつつバッケージの小型化、薄型化が達成される半導体 装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施形態に係るスタックトタイプ

のCSPを示す断面図である。

【図2】第1実施形態における一部の変形例に係る要部構成を示す平面図である。

【図3】木発明の第2実施形態に係るスタックトタイプ のCSPを示す断面図である。

【図4】本発明の第3実施形態に係るスタックトタイプ のCSPを示す断面図である。

【図5】本発明の第3実施形態の変形例に係るスタックトタイプのCSPを示す断面図である。

10 【図6】第1実施形態ないし第3実施形態(変形例含む)に係る半導体パッケージの実装而側の要部を示す平面図である。

【図7】従来におけるスタックトタイプのCSPの構成を示す断面図である。

【符号の説明】

1. 2…ICチップ

11, 14, 21…パッド

12, 22…配線領域

13.46…絶縁膜

15…外部端子

1.7…絶縁部材

23, 24, 49… 突起電極

3…接着部材

4…配線基板

41…ベース基材

42,47…導電パターン

43,48…絶縁フィルム

44…ピア

45…外部端子

0 5…ボンディングワイヤ

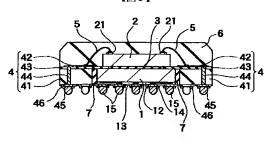
6…對止部材

61,8…保護部材

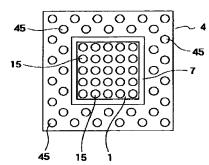
9…ACF (異方性導電膜)

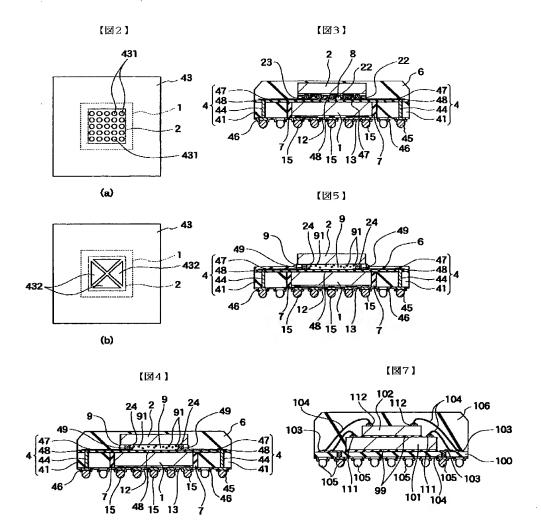
91…導電性粒子

【図1】



【図6】





•